PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-161309

(43)Date of publication of application: 04.06.2002

(51)Int CI.

0210 7/06 C21C 7/04

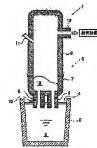
(21)Application number: 2000-355478

(22)Date of filing: 22.11.2000 (71)Applicant : NKK CORP (72)Inventor: MATSUNO EIJU

MURAI TAKESHI KOMATANI MASANORI AKAI SHINICHI SAKURAI EIJI

(54) PRODUCTION PROCESS FOR STEEL WITH SUPERIOR CLEANLINESS (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a process that secures stable production of steel with superior cleanliness that contains a small amount of intermediates originated from deoxidization products. SOLUTION: Aluminum is added to liquid steel 3 for deoxidation and after deoxidation is completed the liquid steel is agitated to reduce Al2O3 produced in it, which is followed by addition of Mg into the liquid steel to control the conformation of intermediates so that the concentration of MgO is maintained at 20-40 mass% in the liquid steel. It is preferred to agitate deoxidized liquid steel at least 5 minutes or more.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] Date of sending the examiner's decision of

rejection] [Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

04 03 2003

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特新广(JP) (12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特購2002-161309 (P2002-161309A)

(43)公開日 平成14年6月4日(2002.6.4)

(51) Int.CL7		識別記号	FI		ゲーマコート*(参考)
C21C	7/06		C21C	7/06	4K013
	7/04			7/04	В

容査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特爾2000-355478(P2000-355478)	(71)出願人		
			日本別管株式会社	
(22)出願日	平成12年11月22日(2000.11.22)		東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	
		(72)発明者	松野 英寿	
			東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 本銅管株式会社内	Ħ
		(72)発明者	村井 期	
			東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 本網管株式会社内	Ħ
		(74)代壁人	100116230	
			弁 種士 中濱 泰光	

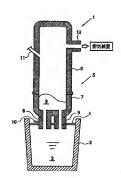
最終質に競く

(54) 【発明の名称】 清浄性に優れた網の製造方法

(57) 【學約】

【課題】 脱酸生成物を起源とする介在物が少なく、清 浄性の優れた鋼を安定して製造する。

【解決手段】 溶鋼3にAlを添加して脱酸し、脱酸 後、溶鋼を攪拌して溶鋼中に生成したAl,O,を低減 させ、次いで、溶鋼中の介在物のMg O濃度が20~4 Omass%になるように、溶鋼にMgを添加して介在物の 形態を制御する。その際、脱酸後の溶解の攪拌時間を5 分間以上とすることが好ましい。



【請求項1】 溶網にAIを添加して脱酸し、脱酸後、 溶鋼を攪拌して溶鋼中に生成したAl。O。を低減さ せ、次いで、溶鋼中の介在物のMg O濃度が20~40 mass%になるように、溶鋼にMgを添加して介在物の形 熊を制御することを特徴とする湾浄性に優れた鋼の製造

【請求項2】 前記税職後の溶鋼の擬拌時間を5分間以 上とすることを特徴とする請求項1に記載の清浄性に優 れた鋼の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、酸化物系非金属介 在物の含有量が少なく、清浄性に優れた鋼の製造方法に 関するものである。

[00002]

【従来の技術】近年、製鋼段階における取鍋精錬技術及 び鋳造技術の進歩により、酸化物系非金属介在物(以 下、「介在物」と記す)の少ない、清浄性に優れた期の 材料特性は、その使用用途の拡大や使用条件の苛酷化に 伴い、従来に増して厳しいものとなっている。

[0003] 鋼中の介在物の起源は、脱酸生成物、スラ グやモールドバウダーの混入、空気や取鍋内スラグによ る溶鋼の再酸化等であり、そして、鋼中に残留する介在 物は最終製品における欠陥の主たる原因となるため、従 来、これらの介在物を除去及び無害化するために数多く の対策が行われてきた。

【0004】脱酸生成物を除去し且つ無害化する方法と 1と共にCaO系の粉体を添加して脱酸し、脱酸生成物 の形態をCaO-Al, O, 系に制御する方法が開示さ れている。間号公報によれば、脱酸生成物をCaO-A 1. O、系とするととで、脱酸生成物の浮上分離が促進 して、介在物として残留する脱酸生成物量が減少すると 共に、Al, O, のようにクラスター化しないので、最 終製品において欠陥が防止されるとしている。しかし、 脱酸生成物をCaO-Al, O, 呆としても、必ずしも 溶鋼中から除去されるわけではなく、大きなものが御中 に残留した時には品質の劣化を招き、安定して高い清浄 40 の条件を満たす元素としてMgを選定し、そして、RH 性が得られない。

【0005】又、取鍋内スラグによる再酸化を防止する 方法として、例えば特開平2-30711号公報には、 取鍋内スラグにA1、Si等の脱酸剤を添加して取鍋内 スラグのT. Fe濃度を5 mass%以下とする方法が開示 されている。同号公報によれば、T. Fe濃度を5 mass %以下にすることで、溶鋼のスラグによる酸化が防止で き、最終製品での介在物による欠陥を抑えることができ るとしている。しかし、この方法では、脱酸生成物の除 去は原轄であるため、細中介存物の絶対量を安定して低 50 おける介存物性欠陥が安定して低減することが判明し

減するまでには至っていない。尚、T、Feとはスラグ 中の全ての鉄酸化物の鉄分の合計値である。

[0008] 一方で、特勝平5-302112号公報で は、Mg脱酸による薄鋼板の製造方法を開示している が、A1 脱酸を全く行わない方法であり、 通常のA1 脱 酸钡には適用できないばかりでなく、Mgの添加場留ま りが低いので、コスト上も不利である。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】 このように、従来の介 10 在物低減方法は、近年の厳しい要求に必ずしも対応でき るものではなく、清浄性の優れた鋼を安定して製造する ことのできる介在物低減対策が切望されていた。

[0008] 本発明はかかる事情に鑑みなされたもの で、その目的とするところは、脱酸生成物を起源とする 介在物が少なくて清浄性の優れた鋼を安定して製造する ととができる鋼の製造方法を提供することである。 [0009]

[課題を解決するための手段] 第1の発明による清浄性 に優れた郷の製造方法は、溶鋼にAIを添加して脳酸 製造が可能となっているものの、鉄鋼材料に要求される 20 し、脱酸後、溶鋼を撹拌して溶鋼中に生成したA1, O を低減させ、次いで、溶鋼中の介在物のMgO濃度が 20~40 mass%になるように、熔網にMgを添加して 介在物の形態を制御することを特徴とし、第2の発明に よる清浄性に優れた網の製造方法は、第1の発明におい て、前記脱酸後の溶鋼の撹拌時間を5分間以上とすると とを特徴とする。

[0010]本発明者等は、A 1キルド鋼の最終製品に おける介在物性欠陥を調査し、最終製品において介在物 性欠陥となるのは、ある程度大きなクラスターを形成し して、例えば特開平3-47910号公報には、金属A 30 ているA1, O, であり、クラスターを形成しない単独 のA1、〇、粒子は欠陥の原因とならないととを確認し た。即ち、A1キルド鎖では脱酸時に脱酸生成物として Al, O, が生成し、このAl, O, がクラスター化し 易いが、A1,O,の形態を制御してクラスター化し難 い形態とすることで、介在物性欠陥を低減することが可 能となる。

> 【0011】A1, O。の形態を制御する元素としての 条件は、Alの脱酸力と同等の脱酸力を有し、且つ溶鋼 中で安定的に存在することであるが、本発明者等は、こ 真空脱ガス装置を用い、AI脱酸後の溶鋼攪拌時間及び Mgの添加量を変更して、最終製品における介在物性欠 陥の発生率を調査した(詳細説明は後述の実施例)。

> 【0012】その結果、A1脱酸後に溶縄を機拌し、そ の後、鋼中に残留する介在物中のMgO濃度が20~4 Omass%となるように、Mgを溶網に添加して介在物の 形態を制御することで、最終製品での介在物性欠陥を大 幅に低減できることが彩明した。その際、AI脱酸後の 溶鋼機拌時間を5分間以上確保することで、最終製品に

た。

【0013】即ち、A1脱酸後に溶鋼を攪拌すること で、脱酸生成物であるA [, O, が凝集・合体してA] , O。の浮上分離が促進し、溶鋼中のA1, O。の絶対 量が低減する。特に、溶鋼機拌時間を5分間以上とする ことで、溶鋼中のA 1, O, の絶対量が安定して低減す る。そして、低減したAi, O, がMgにより効率良く 形態制御されるので、最終製品での介在物性欠陥が防止 される。但し、5分間未満の攪拌でも攪拌強度やMgの 添加量を増やすことによって同等の効果を得ることは可 10 等の処理を施し、更に、必要によりC、Si、Mn等の 能である。又、溶鋼を撹拌する方法は、RH真空脱ガス 装置による溶鋼環流が効果的であるが、ランスによるガ ス吹き込みや電磁機拌等も適用可能である。

3

【0014】尚、介在物中のMg O適度が2 0 mass%未 満及び40mass%を越える範囲において、介在物性欠陥 の防止に効果が少ない理由は、20 mass%未満では、介 在物の形態制御が十分でなく、Al,O,のクラスター が発生するためであり、又、40 mass%を越える範囲 は、生成する介在物の密度、融点、及び溶鋼との濡れ性 等が変化して浮上・分離性が低下するためと思われる。 [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づき説明 する。図1は、溶鋼の成分調整手段、及び溶鋼のガス撒 拌手段として本発明で用いたR H真空脱ガス装置の縦断 面観略図である。

【0016】図1に示すように、RH真空脇ガス装置1 は、上部槽6及び下部槽7からなる真空槽5と、下部槽 7の下部に設けた上昇側浸漬管8及び下降側浸漬管9と で、その基部が構成されている。上部槽8には、原料投 2とが設けられ、又、上昇側浸漬管8にはAr吹き込み 管10が設けられている。Ar吹き込み管10からは環 流用Arが上昇側浸漬管8内に吹き込まれる構造となっ ている.

【0017】 このような構成のRH真空脱ガス装置1に おける本発明の適用方法を以下に説明する。先ず、転炉 や電気炉等で溶銑を脱炭精錬して溶鋼3を得、とうして 得た溶網3を収納する取鍋2を直空槽5の底下に揚送す る。取締2内には疑炭精錬時のスラグ4が一部深入し、 溶幅3の温面を覆っている。 尚、スラグ4による溶幅3 40 A1添加はA1の成分調整のためのものであり、A1励 の酸化を防止して、より清浄性の優れた網を製造するた めに、出綱後、取鍋2内のスラグ4中に金属A1やA1 灰等の脱酸剤、若しくはCaO系のフラックス、又は双 方を添加し、スラグ4中のFeO、MnO等の低級酸化 物を予め還元しておくことが好ましい。

[0018]次いで、昇降装置(図示せず)にて取録2 を上昇させ、上昇側浸漬管8及び下降側浸漬管9を取鍋 2内の溶倒3に浸漬させる。そして、Ar吹き込み管1 Oから上昇側浸漬管8内にArを吹き込むと共に、真空 槽5内を排気装置にて排気して真空槽5内を減圧する。 50 【0023】尚、上記説明では、RH真空脱ガス装置 1

真空槽5内が減圧されると、取鍋2内の溶鋼3は、Ar 吹き込み管10から吹き込まれるArと共に F界側浸清 管8を上昇して真空槽5内に流入し、その後、下降側浸 清管9を介して取鎌2に戻る流れ、所謂、環流を形成し TRH直空脱ガス精錬が施される。その際に浓縮3は、 吹き込まれたArにより真空槽5内で激しく撹拌される と共に、下降側浸漬管9から取鍋2に戻る流れにより取 鍋2内でも攪拌される。

【0019】処理する銅種の用途に従い、脱水素、脱炭 成分を調整して、次いで、原料投入口 1 1 から真空槽 5 内の密郷3にA1を添加して脱酸する。添加するA1は 金属A 1 やA 1 合金等を使用し、A 1 添加量は、脱酸後 の溶鋼3中に0.01 mass%以上のA1が残留する程度 とする。

【0020】A1添加後、RH真空脱ガス精錬を継続し ・て溶鋼3を撹拌する。との撹拌時間即ち環流時間は5分 間以上とすることが好ましい。その後、原料投入口11 からMgを溶鋼3に添加する。添加するMgは、金属M gやMg合金等を使用する。Mgの添加量は、介在物中 のMg O減度が20~40 mass%になる範囲とし、具体 的な目安としてはMg純分として溶網トン当たりO。O 1~0.5 kg程度とするが、連続添加や分割添加等の Mg添加方法、及び、添加時の真空標5の真空度等の影 響があり、更には取締2の内張り耐火物の種類や連続鏡 造設備のタンディッシュの内張り耐火物の種類等の提準 条件により最適添加量がこの範囲を外れることもあるの で、予めMgの添加量を変更した試験を行い、操業条件 に最適な添加量を把握しておくことが必要である。

入口11と、排気装置(図示せず)に搭続するダクト1 30 [0021]Mg燃加袋。直空標5内を大気庁に戻して RH真空脱ガス精錬を終了し、その後、取鍋2を次工程 の連続鋳造設備や普通造塊設備等の鋳造設備に撤出して 溶鋼3を鋳造する。尚、A1脱酸の時期はRH真空脱ガ ス精錬中に限るものではなく、取鍋2への受鋼直後でも 良い。又、受鋼直後とRH真空脱ガス精錬中との2同以 上に分けてAIを添加しても良い。但し、2回以上に分 けてA1を添加する場合、本発明でいうA1脱酸とは、 溶御3中に0.01 mass%以上のA1が残密して溶解酵 素が無くなった時点のAI添加時期をいい、それ以降の 酸とはいわない。従って、例えばMgを添加した後に調 整用のA 1を添加することは当然あり得ることである。 [0022] とのようにして溶鋼3を処理することで、 脱酸生成物であるA 1, O, は減少し、且つ、介在物は Al, O, 系からAl, O, -MgO系に形態制御され るので、鋼中に残留する介在物の絶対量が少なくなると 共に、残留する介在物がクラスター化せず、その結果、 最終製品での介在物件欠陥を大幅に低減するととが可能 となる。

を用いているが、溶鋼3を処理する設備はRH真空脱ガ ス装置1に限るものではなく、DH真空脱ガス装置やV A D装置等の溶鋼を拌機能を有する設備であれば何であ っても、上記に準じて本発明を実施することができる。 又、上記説明では、Mgを真空槽5内の溶鋼3に添加し ているが、Mgの添加方法は上記に限るものではなく、 例えば、金属Mg粉やMg合金粉を鉄皮で被覆したワイ ヤーを溶鋼3に侵入させつつ溶解する方法、所謂ワイヤ ーフィーダー法であっても、本発明を実施することがで きる。

[0024]

【実施例】図1に示すRH真空脱ガス装置を用い、A1 脱酸後の溶鋼攪拌時間及びMgの添加量を変更した試験 操業を合計24ヒート (試験No.1~24) 行い、これ らの操業条件が最終製品における介在物性欠陥の発生率 に及ぼす影響を調査した。

【0025】試験操業は次のようにして行った。先ず、 溶銑予備処理にて脱硫及び脱燐した溶銑を上庭吹き型転 炉に装入して脱炭精錬し、C濃度が0.03~0.04 mass%、Si 濃度が0.03~0.04 mass%、Mn 濃 20 欠陥の発生した頻板の枚数比率であり、本発明では、介 度が0.2~0.4 mass%、P濃度が0.01 mass%以 下、S濃度が0.003mass%以下の250トンの溶鋼 を取場に出掘した。その後、RH真空隙ガス禁膏におい*

* て、真空槽内の圧力を133Pa以下に制御しつつ、A r 吹き込み管から2000~3000 N1/minのA r を上昇側浸清管内に吹き込み、溶鋼を綺練して所定の 成分に調整すると共に金属A1を添加して溶鋼を脱酸し tc.

【0028】A1脱酸後、更に2~1.5分間溶鋼を環流 させ、次いで、Fe-Si-Mg系のMg合金を添加し た。Mg合金の添加量を変更することで、結果的に介在 物中のMg O濃度は5~5 5 mass%になった。Mg合金 10 の添加直後、RH真空脱ガス装置における精錬を終了し た。尚、試験No.15ではMg合金を添加していない。 【0027】その後、連続鋳造機でスラブに鋳造し、得 られたスラブを最終製品である鋼板に圧延し、鋼板にて 介在物性欠陥の発生率を調査した。同時に鋼板から試料 を切り出し研磨して、光学顕微鏡及び電子顕微鏡を用い て介在物の組成と清浄性とを調査した。表1に、24ヒ トの試験操業の顕板の成分、A 1 脱酸後の環流時間、 介在物中のMgO濃度、及び鋼板での介在物性欠陥の発 生率を示す。尚、介在物性欠陥の発生率とは、介在物性 在物件欠陥の発生處の合格基準を 0、1%以下とした。 [0028]

T# 11

放放		供試網成分 (messki)					AI 配盤後 の理念時	MgO 機度	欠陥 衛生	佛書
No.	c.	Si	Min	Р	s	A	[6] (min)	(maesti)	率(%)	
т	0.003	0.08	0.33	D.GD8	0.002	0,03	3	35	9.6	比較例
2	0.002	0.07	0.33	0.008	0.002	0.04	10	25	0.05	实施例
3	0.003	0.08	0.38	0.008	0.002	0.03	. 3	10	80	比较例
4	0.002	0.08	0.32	0.007	0.003	0.02	4	20	02	比较例
5	0.001	0.08	0.32	800.0	0.002	0.03	5	20	0.03	実施例
8	0.002	0.07	0.32	0.038	0.003	0.03	10	15	0.2	比较例
7	0.002	0.07	0.33	0.007	0.001	0.04	.15	45	0.2	上上物作
8	0:002	0.07	0.33	0.037	0.001	0.04	6	10	0.3	比較例
8	0.03	0.20	0.54	0.007	0.002	0.04	12	5	0.4	比較例
10	0.04	0.21	0.54	0.007	0.002	0.03	4	35	0.5	比較例
11	0.04	0.22	0.54	0.007	0.003	8.03	8	15	0.2	比较例
12	0.03	0.21	0.55	0.007	0.003	0.02	6	40	0.07	実施例
13	0.64	0.20	0.55	0.008	0.003	0.02	8	50	0.2	比較例
14	0.04	0.20	0.58	0.008	0.003	0.03	4	10	6.3	比較例
15	0.03	0.21	0.54	0.007	0.003	0.04	8	0	0.5	比较例
16	0.03	0.21	0.34	800.0	0.002	0.02	8	_30	0.07	奥施例
17	0.11	0.23	0.56	0.007	0.001	0.03	4	20	0.3	比较例
18	0.10	0.24	0.56	0.007	0.002	0.02	₿ .	20	0.03	要推例
19	0.12	0.25	0.50	0.005	0.003	0.03	3	40	0.7	比較何
20	0.10	0.23	0.56	0.007	0.002	004	12	15	0.9	比較何
21	0.11	0.22	0.55	0.006	0.002	0.03	15	55	0.2	比較所
22	0.10	0.25	0.56	0,007	0.003	0.03	. 2	35	0.3	比較例
23	0.12	0.24	0.55	0.007	0.001	0.04	4	20	0.4	比较的
24	0.11	0.25	0.54	0.008	0.002	002	5	40	0.05	密數學

[0029] 図2は、24ヒートの全ての試験操業にお ける介在物中のMgO濃度と介在物性欠陥の発生率との。 関係を示す図であるが、図2に示すように、欠陥発生率 を0.1%以下とするためには、少なくとも介在物中の Mg ()達度を2.0~4.0 mass%の節囲に制御する必要が

0~40 mass%であっても、欠陥発生率が0.1%以上 になる試験操業が見られた。

【0030】そこで、介在物中のMgO濃度が20~4 0 mass%の13ヒートの試験操業において、A1 脱酸後 のMe合金を添加するまでの環流時間の欠陥発生率に及 あることが分かった。但し、介在物中のMg O濃度が2 50 ぼす影響を調査した。図3 にその調査結果を示す。図3

に示すように、本操業条件下においてはA1脱酸後に5 分以上溶網を撹拌してからMg合金を添加した試験爆業 では、介在物性欠陥が0、1%以下になることが分かっ tc.

【0031】このように、A1脱酸してから5分間以上 溶細をガス撤拌し、次いで、介在物中のMg O濃度が2 0~40 mass%になるように、Mgを添加することで最 終製品での介在物性欠陥を安定して抑えられることが利 明した。尚、表1の備考欄に、本発明の範囲内の試験操 業を実施例とし、その他の試験操業を比較例として表示 10 3 溶鋼 Ltc.

[0032]

【発明の効果】本発明によれば、脱酸生成物であるA1 O, が減少し、且つ、介在物はA1, O, 系からA1 , O, MgO系に形態制御されるので、銅中に残留す る介在物の絶対量が少なくなると共に、残留する介在物 がクラスター化せず、最終製品での介在物性欠陥を大幅 に低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

* 【図1】本発明に用いたRH真空脱ガス装置の縦断面概 略図である。

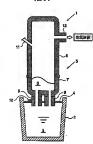
【図2】介在物中のMg O違寝と介在物性欠陥の発生率 との関係を示す図である。

【図3】A1脱酸後の環流時間と介在物性欠陥の発生率 との関係を示す団である。 【符号の説明】

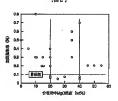
1 RH真空脱ガス装置

- 2 取鍋
- 4 357
- 5 真空槽
- 6 上部槽
- 7 下部槽 8 上昇硼浸清管
- 9 下降側浸漬管
- ·10 Ar吹き込み管
- 11 原料投入口 12 ダクト

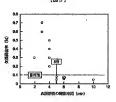
[数1]



[図2]



[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 狛谷 昌紀 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内

(72)発明者 赤井 真一 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内

(72)発明者 模井 栄司

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本侧管株式会社内

Fターム(参考) 4K013 AA07 BA08 BA14 CA02 CB01

CB02 CC01 CC06 CE01 CE02 CE05 CE06 CF01 CF13 DA03 DA05 DA09 DA12 DA13 EA03

EA05 EA19 EA24 FA02